

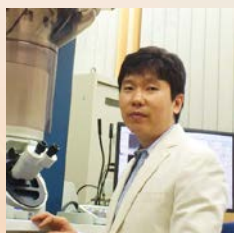
第67回フロンティア材料研究所講演会 「酸化物エピタキシャル薄膜 研究の最前線」



事前参加
申込不要

日時：2018年6月20（水）

場所：東京工業大学すずかけ台キャンパス
R3棟1F会議室（横浜市緑区長津田町4259）



懇親会あります
事前連絡をお願い
します。

13:30-14:30

Bae In-Tae (NY州立大学Binghamton校)

「Comprehensive approach to study on the crystal structural details within epitaxial BiFeO_3 films」

14:30-15:30

北村 未歩 (高エネルギー加速器研究機構)

「放射光分光で観る酸化物ヘテロ構造における埋もれた界面磁性」

休憩 (15 分) 

15:45-16:45

大矢忍^{1,2,3}、Le Duc Anh^{1,2}、関宗俊^{1,3}、田畑仁^{1,3}、田中雅明^{1,3}

¹. 東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻

². 東京大学 大学院工学系研究科 総合研究機構

³. 東京大学 大学院工学系研究科スピントロニクス学術連携研究教育センター

「強磁性ペロブスカイト酸化物ヘテロ界面における特異な磁気異方性」

問合先：安井 伸太郎（東工大フロンティア研）

永沼 博（東北大）

ferroic@atomol.che.tohoku.ac.jp

主催：東京工業大学フロンティア材料研究所

公益社団法人応用物理学会

『強的秩序とその操作に関わる研究グループ』

懇親会の事前予約
安井@東工大
yasui.s.aa@m.titech.ac.jp